

Pressa Isostatica A Caldo Per La Ricerca Sulle Batterie Allo Stato Solido Pressa Isostatica A Caldo

Numero articolo: PCIH



introduzione

KINTEK Warm Isostatic Press (WIP) per la laminazione di precisione nei semiconduttori e nelle batterie a stato solido. Certificazione ASME, controllo da 50 a 100°C, capacità di alta pressione. Migliorate le prestazioni dei materiali ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Modello dello strumento	PCIH-20T	PCIH-40T	PCIH-60T	PCIH-100T
Intervallo di pressione	0-20T	0-40T	0-60,0 tonnellate	0-100 tonnellate
Diametro del pistone	130 mm (d) con cilindro dell'olio cromato	150 mm (d) in cilindro dell'olio cromato	200 mm (d) in cilindro dell'olio cromato	220 mm (d) in cilindro dell'olio cromato
Processo di pressurizzazione	Pressurizzazione programmata - Mantenimento programmato - Scarico temporizzato della pressione			
Tempo di mantenimento	Da 1 secondo a 999 minuti	Da 1 secondo a 999 minuti	Da 1 secondo a 999 minuti	Da 1 secondo a 999 minuti
Conversione della pressione	Il programma converte automaticamente la pressione sopportata dal campione.			
Display	Schermo LCD da 7 pollici	Schermo LCD da 7 pollici	Schermo LCD da 7 pollici	Schermo LCD da 7 pollici
Temperatura di riscaldamento	Temperatura ambiente-200.0C	Temperatura ambiente-200.0C	Temperatura ambiente-200.0C	Temperatura ambiente-200.0C
Pressione isostatica	300MPa	300MPa	300MPa	500MPa
Dimensione della camera isostatica	Φ30×150mm (M×N)	Φ40×150mm (M×N)	Φ×50×150 (M×N)	Φ×50×150 (M×N)
Corsa del pistone (T)	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm